PRODUCTION OF ISOBUTYLENE POLYMER, AND ISOBUTYLENE POLYMER

Patent number:

JP8253531

Also published as:

EP0722957 (A⁻

US5777037 (A

Publication date:

1996-10-01

Inventor:

YAMANAKA YOSHINORI; FUJISAWA HIROSHI; CHIBA

TAKESHI; DEGUCHI YOSHIKUNI; YONEZAWA

KAZUYA

Applicant:

KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

Classification:

- international:

C08F10/10; C08F4/14; C08F8/00; C08F299/00

- european:

Application number: JP19950197111 19950711

Priority number(s):

Report a data error he

Abstract of JP8253531

PURPOSE: To keep the temp. rise during polymn. low and obtain an isobutylene polymer which gives a cured item with a high hardness by conducting a specific cationic polymn. in a solvent contg. a specific monohalogenated hydrocarbon.

CONSTITUTION: This isobutylene polymer is produced by mixing an isobutylene- contg. cationically polymerizable monomer, a compd. represented by the formula [wherein R<1> is an arom. group or an optionally substd. aliph. hydrocarbon group; R<2> and R' are each an optionally substd. monovalent hydrocarbon group provided when R<1> is an aliph. hydrocarbon group, then R<2> and R<3> are not simultaneously H; X is a halogen, R<4> COO (wherein R<4> is H or a 1-5C alkyl), or R<5> O (wherein R<5> is H or a 1-5C alkyl); and (n) is 1-8], a Lewis acid, and an electron donor having a donor number of 15-50 at -100 deg.C to 0 deg.C in a solvent contg. a 3-8C prim. and/or sec. monohalogenated hydrocarbon and subjecting the resultant mixture to cationic polymn. Thus, the temp. rise during polymn. can be kept lower than the case when a 2C or lower monohalogenated hydrocarbon is used, and a cured item with high strengths can be obtd.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-253531

(43)公開日 平成8年(1996)10月1日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
CO8F 10/10	MJG		C08F	10/10	MJG	
4/14	MEJ			4/14	MEJ	
8/00	МЈА		-	8/00	МJА	
299/00	MRN		2	99/00	MRN	
			存在前文	₹ 未蘭求	請求項の数28	FD (全 17 頁)
(21) 出願番号	特願平7-197111		(71) 出願人	0000009	941	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				鐘淵化	学工業株式会社	
(22)出顧日	平成7年(1995)7月	11日		大阪府:	大阪市北区中之島	33丁目2番4号
			(72)発明者	f 山中 i	样道	
(31)優先権主張番号	特顯平7-20907			大阪府!	豊中市上新田1-	-25-H-1006
(32)優先日	平7 (1995) 1月17日	I	(72)発明者	f 藤沢	博	
(33)優先権主張国	日本(JP)		-	兵庫県	神戸市垂水区塩	國町6丁目31-17
•			(72)発明者	千葉(鏈	
				兵庫県	神戸市垂水区舞-	产台 6 — 6 —523
			(72)発明者	6 出口 6	選国	
				兵庫県	神戸市垂水区舞	子台6-6-5-33
			(72)発明者	米澤	和弥	
				兵庫県	神戸市垂水区つ	つじが丘 5 -12-11
	•		(74)代理人	、弁理士	萩野 平 (タ	\$3名)
			ı			

(54) 【発明の名称】 イソプチレン系重合体の製造方法及びイソプチレン系重合体

(57)【要約】

【課題】良好なイソブチレン系重合体を与え得るような新規な溶剤成分で、なおかつ環境への影響が小さく、炭素数が1または2のハロゲン化炭化水素と比べて水への溶解度が低く、かつ比較的分解が容易な溶剤成分を提供すること。

【解決手段】炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素を含む溶剤中で、カチオン重合反応を行うことを特徴とするイソブチレン系重合体の製造方法およびイソブチレン系重合体、該製造されたイソブチレン系重合体と1.9ーデカジエンまたはアリルトリメチルシランを反応させることを特徴とする末端にビニル基が導入されたイソブチレン系重合体の製造方法およびイソブチレン系重合体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素を含む重合溶媒中で、カチオン重合反応を行うことを特徴とするイソブチレン系重合体の製造方法。

【請求項2】 下記①~⑤の成分を-100℃~0℃の 温度で混合することを特徴とするイソブチレン系重合体 の製造方法。

① イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマー

② 一般式(1):

【化1】

[式中、 R^1 は芳香環基または置換もしくは非置換の脂肪族炭化水素基を示す。 R^2 、 R^3 は同一または異なって、水素原子、または置換もしくは非置換の 1 価の炭化水素基を示す。ただし R^1 が脂肪族炭化水素基の場合には、 R^2 、 R^3 は同時に水素原子ではない。式中、X はハロゲン原子、 R^4 COO-基(R^4 は水素原子または炭素数 1~5のアルキル基を示す)または R^5 O-基

(R 5 は水素原子または炭素数 $1\sim 5$ のアルキル基を示す)を表す。nは 1 以上 8 以下の整数である。〕で表される化合物

- ③ ルイス酸
- ② 種々の化合物の電子供与体としての強さを表わすパラメーターとして定義されるドナー数が15~50である電子供与体成分
- ⑤ 炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロ ゲン化炭化水素を含む重合溶媒

【請求項3】 上記炭素数3~8の1級および/または 2級のモノハロゲン化炭化水素が、1ークロロプロパ ン、1ークロロー2ーメチルプロパン、1ークロロブタ ン、1ークロロー2ーメチルブタン、1ークロロー3ー メチルブタン、1ークロロー2、2ージメチルブタン、 1ークロロー3、3ージメチルブタン、1ークロロー 2. 3ージメチルブタン、1ークロロペンタン、1ーク ロロー2ーメチルペンタン、1ークロロー3ーメチルペ ンタン、1-クロロー4-メチルペンタン、1-クロロ ヘキサン、1ークロロー2ーメチルヘキサン、1ークロ ロー3ーメチルヘキサン、1ークロロー4ーメチルヘキ サン、1-クロロー5-メチルヘキサン、1-クロロヘ プタン、1-クロロオクタン、2-クロロプロパン、2 ークロロブタン、2ークロロペンタン、2ークロロヘキ サン、2-クロロヘプタン、2-クロロオクタンからな る群から選択されることを特徴とする請求項2記載のイ ソブチレン系重合体の製造方法。

【請求項4】 上記重合溶媒が炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素と脂肪族およ

び/または芳香族系炭化水素との混合物であることを特徴とする請求項2または3記載のイソブチレン系重合体の製造方法。

【請求項5】 上記脂肪族または芳香族炭化水素がブタン、ペンタン、ネオペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレンからなる群から選ばれることを特徴とする請求項4記載のイソブチレン系重合体の製造方法。

【請求項6】 上記ルイス酸成分が三塩化ホウ素、四塩 化チタン、四塩化スズから選ばれることを特徴とする請 求項2~5のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合 体の製造方法。

【請求項7】 上記電子供与体成分が、ピリジン類、アミン類、アミド類またはスルホキシド類から選ばれることを特徴とする請求項2~5のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。

【請求項8】 上記①~④の成分の使用量が以下の範囲であることを特徴とする請求項2~7のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。

- ① イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーの 湿度が 0. 5~6 m o 1 / 1 であること
- ② 一般式(1)で表される化合物の使用量がイソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーのO. 1~10 重量%であること
- ③ ルイス酸の使用量が上記一般式(1)で表される化 合物に対し5~30倍モルであること
- ④ 電子供与体成分の使用量が一般式(1)で表される 化合物に対して0.05~2倍モルであること

【請求項9】 請求項1~8のいずれ1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法により製造されたイソブチレン系重合体と1、9ーデカジエンを反応させることを特徴とする末端にビニル基が導入されたイソブチレン系重合体の製造方法。

【請求項10】 請求項1~8のいずれ1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法により製造されたイソブチレン系重合体とアリルトリメチルシランを反応させることを特徴とする末端にビニル基が導入されたイソブチレン系重合体の製造方法。

【請求項11】 炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素を含む重合溶媒中で、カチオン重合反応を行うことにより得られたイソブチレン系重合体。

【請求項12】 下記①~⑤の成分を-100℃~0℃ の温度で混合することにより得られたイソブチレン系里合体。

- ① イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマー
- ② 一般式(1):

【化2】

〔式中、 R^1 は芳香環基または置換もしくは非置換の脂肪族炭化水素基を示す。 R^2 、 R^3 は同一または異なって、水素原子、または置換もしくは非置換の 1 価の炭化水素基を示す。ただし R^1 が脂肪族炭化水素基の場合には、 R^2 、 R^3 は同時に水素原子ではない。式中、X はハロゲン原子、 R^4 COO-基(R^4 は水素原子または炭素数 $1\sim5$ のアルキル基を示す)または R^5 O-基

 (R^5) は水素原子または炭素数 $1\sim 5$ のアルキル基を示す)を表す。 n は 1 以上 8 以下の整数である。〕で表される化合物

- ③ ルイス酸
- ④ 種々の化合物の電子供与体としての強さを表わすパラメーターとして定義されるドナー数が15~50である電子供与体成分
- ⑤ 炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロ ゲン化炭化水素を含む重合溶媒

【請求項13】 上記炭素数3~8の1級および/また は2級のモノハロゲン化炭化水素が、1-クロロプロパ ン、1-クロロー2ーメチルプロパン、1-クロロブタ ン、1ークロロー2ーメチルブタン、1ークロロー3ー メチルブタン、1ークロロー2,2ージメチルブタン、 1-クロロー3, 3-ジメチルブタン、1-クロロー 2、3ージメチルブタン、1ークロロペンタン、1ーク ロロー2-メチルペンタン、1-クロロー3-メチルペ ンタン、1-クロロー4-メチルペンタン、1-クロロ ペキサン、1ークロロー2ーメチルヘキサン、1ークロ ロー3ーメチルヘキサン、1ークロロー4ーメチルヘキ サン、1-クロロー5-メチルヘキサン、1-クロロヘ プタン、1ークロロオクタン、2ークロロプロパン、2 ークロロブタン、2ークロロペンタン、2ークロロヘキ サン、2ークロロヘプタン、2ークロロオクタンからな る群から選択されることを特徴とする請求項12記載の イソブチレン系重合体。

【請求項14】 上記重合溶媒が炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素と脂肪族および/または芳香族系炭化水素との混合物であることを特徴とする請求項12または13記載のイソブチレン系重合体。

【請求項15】 上記脂肪族または芳香族炭化水素がブタン、ペンタン、ネオペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレンからなる群から選ばれることを特徴とする請求項14記載のイソブチレン系重合体。

【請求項16】 上記ルイス酸成分が三塩化ホウ素、四 塩化チタン、四塩化スズから選ばれることを特徴とする 請求項12~15のいずれか1項に記載のイソブチレン 系里合体。

【請求項17】 上記電子供与体成分が、ピリジン類、アミン類、アミド類またはスルホキシド類から選ばれることを特徴とする請求項12~16のいずれか1項に記載のイソプチレン系重合体。

【請求項18】 上記①~④の成分の使用量が以下の範囲であることを特徴とする請求項12~17のいずれか1項に記載のイソプチレン系重合体。

- ① イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーの 濃度が 0. 5~6 mo 1/1 であること
- ② 一般式 (1) で表される化合物の使用量がイソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーの 0. 1~10 重量%であること
- ③ ルイス酸の使用量が上記一般式 (1) で表される化 合物に対し5~30倍モルであること
- ② 電子供与体成分の使用量が一般式(1)で表される 化合物に対して0.05~2倍モルであること

【請求項19】 請求項1~8のいずれ1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法により製造されたイソブチレン系重合体と1.9ーデカジエンを反応させて得られた末端にビニル基が導入されたイソブチレン系重合体

【請求項20】 請求項1~8のいずれ1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法により製造されたイソブチレン系重合体とアリルトリメチルシランを反応させて得られた末端にビニル基が導入されたイソブチレン系重合体。

【請求項21】 上記重合溶媒の誘電率 ϵ が、 ϵ \geq 3.5 であることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。

【請求項22】 上記重合溶媒の誘電率 ϵ が、 $\epsilon \ge 4$. 5であることを特徴とする請求項1~10のいずれか1 項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。

【請求項23】 上記重合溶媒の誘電率 ϵ が、7.2 \geq ϵ \geq 4.5 であることを特徴とする請求項1 \sim 10のいずれか1項に記載のイソプチレン系重合体の製造方法。

【請求項24】 上記重合溶媒の誘電率 ϵ が、 $\epsilon \ge 3$. 5であることを特徴とする請求項 $11\sim 20$ のいずれか 1項に記載のイソブチレン系重合体。

【請求項25】 上記重合溶媒の誘電率 ϵ が、 $\epsilon \ge 4$. 5であることを特徴とする請求項 $11\sim20$ のいずれか 1項に記載のイソプチレン系重合体。

【請求項26】 上記重合溶媒の誘電率 ϵ が、7.2 \geq ϵ \geq 4.5 であることを特徴とする請求項11~20のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体。

【請求項27】 上記重合溶媒はモノハロゲン化炭化水素と炭化水素との混合溶媒であり、なおかつモノハロゲン化炭化水素の含有量が10重量%以上98重量%以下であることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項

に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。

【請求項28】 上記重合溶媒はモノハロゲン化炭化水素と炭化水素との混合溶媒であり、なおかつモノハロゲン化炭化水素の含有量が10重量%以上98重量%以下であることを特徴とする、請求項11~20のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、官能基を有するイソプチレン系重合体の製造方法に関し、特に重合反応時に使用する溶媒種に関する。

[0002]

【従来の技術、発明が解決しようとする課題】末端官能性重合体、例えば両末端にビニル基等を有する重合体は、光硬化性樹脂、UVで性樹脂、電子線硬和化性樹脂、エレクトロニクス用封止材、接着剤、改質剤、有用シーリング材、建築用シーリング剤等の原料として末端官能性重合体の一種である、例えば末端に自合体の一種である、例えば末端に多様は、1、4ービス(αークロロイソプロピル)ベンで、単に「pーDCC」と記す」あるいは1、3、5ートリス(αークロロイソプロピル)ベンゼン「以下、単に「TCC」と記す」を開始剤兼連鎖移動が、三塩化ホウ素を触媒としてイソブチレンをカチオン、国合させるイニファー法により製造されることが知り、三塩化ホウ素を触媒としてイソブチレンをカチオン、重合させるイニファー法により製造されることが知り、米国特許第4276394号明細書)。

【0003】さらに、上記カチオン重合反応をエレクトロンドナー存在下、炭素数1または2のハロゲン化炭化水素類、例えば、塩化メチルまたは塩化メチレンを含む溶媒中で行った場合、GPCでのMw/Mn値の小さい、すなわち分子量の揃ったイソブチレン系重合体が得られることがKennedyらにより数多く報告されている[J. Macromol. Sci. -Chem., **A18(1), 25(1982), Polym. Bull., 20, 413(1988), Polym. -Bull., 26, 305(1991). 特開平1-318014号明細書等]。

【0004】炭素数が1または2のハロゲン化炭化水素は適度な誘電率を与えて生長末端を安定化させたり、得られる重合体の溶解度に優れていたりすることからカチオン重合の溶媒として広く使用されている。しかし炭素数が1または2のハロゲン化炭化水素は取り扱いが困難であったり、環境への排出を防ぐために多大の注意が必要であったりという問題がある。

【0005】すなわち塩化メチルは、沸点が-23.7 ℃と低く、さらに毒性が高く、法的にも高圧ガスのみならず毒性ガスにも指定されており、極めて取り扱いが困難な物質であるといえる。一方塩化メチレンは水への溶解度が2.0%(20℃)と高く、また水に溶けた塩化メチレンを無害化することが困難なため、これに代わるより安全性の高い溶媒を使用することが望ましい。

【〇〇〇6】本発明の目的は、良好なイソブチレン系重

合体を与え得るような新規な溶媒成分で、なおかつ炭素数が1または2のハロゲン化炭化水素と比較して環境への影響が小さいものを提供することにある。さらに具体的には、炭素数が1または2のハロゲン化炭化水素と比べて水への溶解度が低く、かつ比較的分解が容易な溶媒成分を提供することにある。

【0007】さらに本発明のもう1つの目的は、水への溶解度が低く、かつ比較的分解が容易な溶媒の中でも、製造プロセス的にもより有利なもの、すなわち比較的高いモノマー濃度でも良好なイソブチレン系重合体が得られる溶媒系を提供することにある。実際には、モノマー濃度を上げると重合時の昇温幅が大きくなるため、報告されている例でもモノマー濃度は低く、通常1mol/以下である[Polym. Bull., 21, 125(1989), Polym. Bull., 21, 273(1989), Polym. Bull., 21, 273(1989), Polym. Bull., 21, 293(1989), Polym. Bull., 26, 30(1991), Polym. Bull., 29, 239(1991), Polym. Bull., 29, 239(1992)等]。

【0008】しかし、工業的見地からは、単位容積あたりに製造できる重合体量を上げることにたいする要望が 大きい。

[0009]

【課題を解決するための手段】以上の理由により、本発明者らが炭素数が1または2のハロゲン化炭化水素に代わる溶媒を探すべく鋭意検討を行った。さらに本発明者らは、混合溶媒系においては、重合反応にたいして有効な溶媒の組成についても、種々検討をおこなった。

【0010】本発明者らは炭素数が1または2のハロゲン化炭化水素に代わる溶媒として、炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素を選定し、これについての検討を行ったが、での理由としては、以下のことが挙げられる。

【0011】① 3級のハロゲン化炭化水素は重合開始 剤として作用し、p-DCC等の開始剤からの本来の開 始反応以外に、溶媒自体より3級のカチオンが生成する ことによる開始反応が起こってしまうため、溶媒として 好ましくない。

- ② ハロゲン化炭化水素中のハロゲン量が少ない方が水への溶解度も低く、さらに分解による無害化が容易であると予想される。(水への溶解度は、塩化メチレン2.0重量%、1、2ージクロロエタン0.869重量%、1ークロロプロパン0.271重量%、1ークロロブタン0.08重量%、1ークロロペンタン0.02重量%である。)
- ③ モノハロゲン化炭化水素は1分子中のハロゲン量がポリハロゲン化物に比べて少ないため比重が小さい。従ってモノハロゲン化炭化水素を用いた場合、水洗工程時の有機層と水層との比重差が拡大し分離が容易になる。

【OO12】④ ハロゲン化炭化水素の炭素数が2以下の場合は、比較的水への溶解度が高くなる傾向があり好ましくない。

⑤ ハロゲン化炭化水素の炭素数が9以上の場合は、沸点が高くなるため、溶媒の留去に多量のエネルギーが必要になると言う問題が生じる。

以上の基準を満たす溶媒種について種々検討を行ったところ、炭素数が1または2のハロゲン化炭化水素よりも環境に対する影響が格段に小さいと思われる有効な溶媒成分を見出すことに成功した。

【〇〇13】すなわち本発明は以下の構成である。

- (1) 炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素を含む重合溶媒中で、カチオン重合 反応を行うことを特徴とするイソブチレン系重合体の製造方法。
- (2) 下記①~⑤の成分を-100℃~0℃の温度で 混合することを特徴とするイソブチレン系重合体の製造 方法

【0014】① イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマー

② 一般式(1):

[0015] 【化3】

【0016】 〔式中、 R^1 は芳香環基または置換もしくは非置換の脂肪族炭化水素基を示す。 R^2 、 R^3 は同一または異なって、水素原子、または置換もしくは非置換の 1 価の炭化水素基を示す。ただし R^1 が脂肪族炭化水素基の場合には、 R^2 、 R^3 は同時に水素原子ではない。式中、Xはハロゲン原子、 R^4 COO一基(R^4 は水素原子または炭素数 $1 \sim 5$ のアルキル基を示す)または R^5 O一基(R^5 は水素原子または炭素数 $1 \sim 5$ のアルキル基を示す)を表す。 R^4 になってある。〕で表される化合物

- ③ ルイス酸
- ④ 種々の化合物の電子供与体としての強さを表わすパラメーターとして定義されるドナー数が15~50である電子供与体成分
- ⑤ 炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素を含む重合溶媒
- (3) 上記炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素が、1ークロロプロパン、1ークロロー2ーメチルプロパン、1ークロロー3ーメチルブタン、1ークロロー2、2ージメチルブタン、1ークロロー2、3ージメチルブタン、1ークロロー2・3ージメチルブタン、1ークロロー2・3・ジメチルブタン、1ークロロー2・

メチルペンタン、1ークロロー3ーメチルペンタン、1ークロロー4ーメチルペンタン、1ークロロへキサン、1ークロロー2ーメチルヘキサン、1ークロロー3ーメチルへキサン、1ークロロー5ーメチルへキサン、1ークロロー5ーメチルへキサン、1ークロロー5ーメチルへキサン、1ークロロオクタン、2ークロロプロパン、2ークロロペンタン、2ークロロペンタン、2ークロロへキサン、2ークロロへプタン、2ークロロオクタンからなる群から選択されることを特徴とする(2) 記載のイソブチレン系里合体の製造方法。

- (4) 上記重合溶媒が炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素と脂肪族および/または芳香族系炭化水素との混合物であることを特徴とする(2)または(3)記載のイソブチレン系重合体の製造方法。
- (5) 上記脂肪族または芳香族炭化水素がブタン、ペンタン、ネオペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレンからなる群から選ばれることを特徴とする(4)記載のイソブチレン系重合体の製造方法。
- (6) 上記ルイス酸成分が三塩化ホウ素、四塩化チタン、四塩化スズから選ばれることを特徴とする(2)~(5)のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。
- (7) 上記電子供与体成分が、ピリジン類、アミン類、アミド類またはスルホキシド類から選ばれることを特徴とする(2)~(5)のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。
- (8) 上記①~④の成分の使用量が以下の範囲である ことを特徴とする(2)~(7)のいずれか1項に記載 のイソブチレン系重合体の製造方法。

【0017】① イソブチレンを含有するカチオン重合 **性モノマーの濃度が0...5~6m o l / l であること ② 一般式 (1) で表される化合物の使用量がイソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーの0. 1~10 重量%であること

- ② ルイス酸の使用量が上記一般式 (1) で表される化合物に対し5~30倍モルであること
- ① 電子供与体成分の使用量が一般式(1)で表される 化合物に対して0.05~2倍モルであること
- (9) (1)~(8)のいずれ1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法により製造されたイソブチレン系重合体と1.9ーデカジエンを反応させることを特徴とする末端にビニル基が導入されたイソブチレン系重合体の製造方法。
- (10) (1)~(8)のいずれ1項に記載のイソブチレン系集合体の製造方法により製造されたイソブチレン系集合体とアリルトリメチルシランを反応させることを特徴とする末端にビニル基が導入されたイソブチレン系集合体の製造方法。

(11) 炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素を含む重合溶媒中で、カチオン重合反応を行うことにより得られたイソブチレン系重合体。

(12) 下記①~⑤の成分を-100℃~0℃の温度で混合することにより得られたイソブチレン系重合体。 【0018】① イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマー

② 一般式(1):

[0019]

[124]

【0020】 (式中、 R^1 は芳香環基または置換もしくは非置換の脂肪族炭化水素基を示す。 R^2 、 R^3 は同一または異なって、水素原子、または置換もしくは非置換の 1 価の炭化水素基を示す。ただし R^1 が脂肪族炭化水素基の場合には、 R^2 、 R^3 は同時に水素原子ではない。式中、X はN はN はの一本(N は N なが、式中、N はN は N なが、N になった。N は N なが、N になった。N は N なが、N になった。N になった。N

- ③ ルイス酸
- ④ 種々の化合物の電子供与体としての強さを表わすパラメーターとして定義されるドナー数が15~50である電子供与体成分
- ⑤ 炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロ ゲン化炭化水素を含む重合溶媒
- (13) 上記炭素数3~8の1級および/または2級 のモノハロゲン化炭化水素が、1ークロロプロパン、1 ークロロー2ーメチルプロパン、1ークロロブタン、1 ークロロー2ーメチルブタン、1ークロロー3ーメチル ブタン、1ークロロー2,2ージメチルブタン、1ーク ロロー3、3ージメチルブタン、1ークロロー2、3ー ジメチルブタン、1ークロロペンタン、1ークロロー2 ーメチルペンタン、1ークロロー3ーメチルペンタン、 1-クロロー4-メチルペンタン、1-クロロヘキサ ン、1-クロロー2-メチルヘキサン、1-クロロー3 ーメチルヘキサン、1-クロロー4-メチルヘキサン、 1-クロロー5-メチルヘキサン、1-クロロヘプタ ン、1ークロロオクタン、2ークロロプロパン、2ーク ロロブタン、2ークロロペンタン、2ークロロヘキサ ン、2-クロロヘプタン、2-クロロオクタンからなる 群から選択されることを特徴とする(12)記載のイソ ブチレン系重合体。

(14) 上記重合溶媒が炭素数3~8の1級および/ または2級のモノハロゲン化炭化水素と脂肪族および/ または芳香族系炭化水素との混合物であることを特徴とする(12)または(13)記載のイソブチレン系重合体。

- (15) 上記脂肪族または芳香族炭化水素がブタン、ペンタン、ネオペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレンからなる群から選ばれることを特徴とする(14)記載のイソブチレン系重合体。
- (16) 上記ルイス酸成分が三塩化ホウ素、四塩化チタン、四塩化スズから選ばれることを特徴とする(12)~(15)のいずれか1項に記載のイソプチレン系重合体。
- (17) 上記電子供与体成分が、ピリジン類、アミン類、アミド類またはスルホキシド類から選ばれることを特徴とする(12)~(16)のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体。
- (18) 上記①~④の成分の使用量が以下の範囲であることを特徴とする(12)~(17)のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体。

【0021】① イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーの濃度が0.5~6mol/lであること② 一般式(1)で表される化合物の使用量がイソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーの0.1~1.0 重量%であること

- ③ ルイス酸の使用量が上記一般式(1)で表される化 合物に対し5~30倍モルであること
- ④ 電子供与体成分の使用量が一般式(1)で表される 化合物に対して0.05~2倍モルであること
- (19) (1)~(8)のいずれ1項に記載のイソブ チレン系重合体の製造方法により製造されたイソブチレ ン系重合体と1、9ーデカジエンを反応させて得られた 木端にビニル基が導入されたイソブチレン系重合体。
- (20) (1)~(8)のいずれや頃に記載のイソブ チレン系重合体の製造方法により製造されたイソブチレ ン系重合体とアリルトリメチルシランを反応させて得ら れた末端にビニル基が導入されたイソブチレン系重合 体。
- (21) 上記重合溶媒の誘電率 ϵ が、 $\epsilon \ge 3$. 5 であることを特徴とする(1) ~ (10) のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。
- (22) 上記重合溶媒の誘電率 ϵ が、 ϵ \leq 4.5 であることを特徴とする(1)~(10) のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。
- (23) 上記重合溶媒の誘電率 ε が、7. 2 ≧ ε ≧ 4. 5 であることを特徴とする (1) ~ (10) のいずれか 1 項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。
- (24) 上記里合溶媒の誘電率 ϵ が、 ϵ \geq 3.5 であることを特徴とする(11)~(20) のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体。
- (25) 上記重合溶媒の誘電率 ε が、 ε ≧ 4.5 である

ことを特徴とする(11)~(20)のいずれか1項に 記載のイソブチレン系重合体。

(27) 上記重合溶媒はモノハロゲン化炭化水素と炭化水素との混合溶媒であり、なおかつモノハロゲン化炭化水素の含有量が10重量%以上98重量%以下であることを特徴とする、(1)~(10)のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体の製造方法。

(28)上記重合溶媒はモノハロゲン化炭化水素と炭化水素との混合溶媒であり、なおかつモノハロゲン化炭化水素の含有量が10重量%以上98重量%以下であることを特徴とする、(11)~(20)のいずれか1項に記載のイソブチレン系重合体。

【0022】上記(3)において、沸点が常温以上10 0℃以下のものがイソブチレン系重合体の単離や、溶媒 の回収精製を行う際に有効である。上記(4)および

(5)において、該1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素と脂肪族または芳香族系炭化水素との混合比は、所望するポリマーの物性、例えば、Mw/Mn値に応じて適宜設定することができる。例えば、1一クロロプロパン/ヘキサンの混合比(重量/重量)は2/8から8/2の範囲であり、好ましくは、6/4から4/6の範囲、さらに1ークロロブタン/ヘキサンの混合比(重量/重量)は4/6から8/2の範囲であり、好ましくは、5/5~7/3の範囲である。この混合がよいら外れた場合には、分子量分布(Mw/Mn)が広くなったり、末端官能基の導入が困難になったり、京道移動または開始剤として使っているp-DCCからのインダニル環の生成によりプロトンが発生し、このプロトンから重合が開始してしまう副反応が起こってしまう。

【0023】1-クロロプロパン/ヘキサンの混合比(重量/重量)とMw/Mnの関係を図1に、1-クロロブタン/ヘキサンの混合比(重量/重量)とMw/Mnの関係を図2に示した。さらに本発明者らは、溶媒の誘電率の重合反応への影響について検討した。本発明においては混合溶媒系の誘電率は、重量平均ベースで、それぞれの成分の混合比と各成分の誘電率との相加平均

(算術平均)により、近似的に算出することが可能である。なお本発明では20℃での誘電率を算出し、議論している。

【0024】本発明者らが、良好な重合体が得られる溶媒の誘電率を算出したところ、3.5以上が好ましく、さらに4.5以上が好ましく、さらには4.5以上7.2以下がより好ましいことが明らかになった。誘電率が3.5より小さいか、あるいは7.2よりも大きい場合は、得られるイソブチレン系重合体のMw/Mn値が大きくなってしまう。

【0025】ただし本発明の目的である、有利なプロセスでの製造を意識しない場合、すなわちモノマー濃度を例えば0.2mol/l未満に下げた場合は、誘電率に関係なく良好なイソブチレン系重合体が得られる場合もある。ところで、特開平3-318014の本文中に、重合溶媒種として1-クロロブタン(塩化n-ブチル)、およびそれとn-ヘプタン等との混合物が示されているが、ここでは本発明とは異なり、混合溶媒の組成比の影響については記載されていない。

【0026】本発明においては、イソブチレン系重合体の数平均分子量(Mn)およびMw/Mn値(Mw:重量平均分子量)は、ポリスチレンゲルカラム〔昭和電工(株)製Shodex K-804、移動相クロロホルム〕を用いたGPCにより求めている(ポリスチレン投算値)。本発明において、GPCにより求める数平均分子量(Mn)は通常500~30000であるが、好ましくは1000~5000である。Mnが500より小さい場合はイソブチレン系重合体得有の優れた特徴が無くなり、また300000より大きくなると重合体が固体状になり、作業性が極端に悪くなってしまう。

【0027】本発明において、イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーとは、イソブチレンのみからなるモノマーに限定されるものではなく、イソブチレンの50モル%(以下単に(%))と記す)以下をイソブチレンと共重合し得るカチオン重合性モノマーで置換したモノマーをも包含する意味である。イソブチレンと共重合し得るカチオン重合性モノマーとしては、例えば、炭素数3~12のオレフィン類、共役ジエン類、ビニルエーテル類、芳香族ビニル化合物類、ノルボルネン類、ビニルシラン類などが挙げられる。これらの中でも炭素数3~12のオレフィン類及び芳香族ビニル化合物類などが望ましい。

【00028】上記イソプチレンと共重合む得るカチオン ・重合性モノマーとしては、通常に具体的には、プロペ ン、1ーブテン、2ーブテン、2ーメチルー1ーブテ ン、3ーメチルー1ープテン、ペンテン、ヘキセン、シ クロヘキセン、ビニルシクロヘキサン、5ーエチリデン ノルボルネン、5ープロピリデンノルボルネン、ブタジ エン、イソプレン、シクロペンタジエン、メチルビニル エーテル、エチルビニルエーテル、イソブチルピニルエ ーテル、ピニルカルパゾール、メトキシスチレン、エト キシスチレン、t-ブトキシスチレン、ヘキセニルオキ シスチレン、スチレン、αーメチルスチレン、、メチル スチレン、ジメチルスチレン、クロロメチルスチレン、 **クロロスチレン、βーピネン、インデン、ピニルトリク** ロロシラン、ビニルメチルジクロロシラン、ビニルジメ チルクロロシラン、ビニルジメチルメトキシシラン、ビ ニルトリメチルシラン、ジビニルジクロロシラン、ジビ ニルジメトキシシラン、ジビニルジメチルシラン、1, 3ージビニルー1、1、3、3ーテトラメチルジシロキ サン、トリビニルメチルシラン、アーメタクリロイルオ キシプロピルトリメトキシシラン、アーメタクリロイル オキシプロピルメチルジメトキシシラン等を使用でき る。

【0029】これらの中で、プロペン、1ーブテン、2ーブテン、シクロペンタジエン、5ーエチリデンノルボルネン、イソブチルビニルエーテル、メトキシスチレン、スチレン等がより望ましい。これらイソブチレンと共重合し得るカチオン重合性モノマーは、1種単独でイソブチレンと併用してもよいし、2種以上で併用してもよい。

【0030】また、本発明において、例えばパッチ式でのイソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーの濃度は、通常0.1~10mol/lであるが、好ましくは0.5~6mol/lである。本発明においては、上記一般式(1)で表される化合物としては、例えば一般式(2):

 AY_n (2)

〔式中、Aは1~4個の芳香環を有する基を示す。Yは一般式(3):

[0031]

【化5】

【0032】 {式中、 R^6 及び R^7 は、同一又は異なる水素原子又は炭素数 $1\sim20$ の 1 価の炭化水素基を示す。Xはハロゲン原子、 R^4 COO-基 (R^4 は水素原子または炭素数 $1\sim5$ のアルキル基を示す)又は R^5 $O-(R^5$ は水素原子または炭素数 $1\sim5$ のアルキル基を示す)を示す。〕で示される芳香環に結合した基を示す。nは $1\sim8$ の整数を示す。〕で表される化合物、一般式(4):

BZm (4)

〔式中、Bは炭素数4~40の置換あるいは非置換の炭化水素基を示す。Zは第3級炭素原子に結合したハロゲン原子、R8 COO-基(R8 は水素原子または炭素数

1~5のアルキル基を示す)又はR⁹ O-基(R⁹ は水 素原子または炭素数1~5のアルキル基を示す)を示 す。mは1~4の整数を示す。〕で表される化合物及び α-ハロスチレン単位を有するオリゴマー等が挙げられ るが、これらに限定されるものではない。これらの化合 物は単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。 【0033】一般式(2)で表される化合物における1 ~ 4個の芳香環を有する基であるAは、縮合反応により 形成されたものでもよく、非縮合系のものでもよい。こ のような芳香環を有する基としては、例えば、フェニル 基、ピフェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナ ントリル基、ピレニル基、またはこれらから誘導される 2~5価の基あるいはPh-(CH2) L-Ph基(P: hはフェニル基、Lは1~10の整数)から誘導される 1~6価の基等が挙げられ、これらの芳香環を有する基 は炭素数1~20の直鎖及び(又は)分枝の脂肪族炭化 水素基や、水酸基、エーテル基、ビニル基等の官能基を 有する基で置換されていてもよい。

【0034】一般式(4)で表される化合物としては、例えばビニル基、シリル基等の、Z以外の官能基を有するものを使用することもできる。開始剤兼連鎖移動剤として用いることのできるαーハロスチレン単位を有するオリゴマーとしては、例えばαークロロスチレンのオリゴマーや、αークロロスチレンとこれと共重合し得る単量体とを共重合させたオリゴマー等が挙げられる。

【0035】本発明において、一般式(1)で表される 化合物のうち、ハロゲン原子、R 4 COO一基(R 4 は 水素原子または炭素数 $1\sim5$ のアルキル基を示す)また はR 5 O一基(R 5 は水素原子または炭素数 $1\sim5$ のアルキル基を示す)を 2 個以上有するもの、またはハロゲン原子、R 4 COO一基又はR 5 O一基と他の反応性官 能基とを有する化合物を開始剤兼連鎖移動剤として用いると、生成する重合体の官能化度を高くできるので非常 に有効である。

【0036】上記一般式(1)で表される化合物としては、通常、具体的には例えば、

[0037]

【化6】

[0038]

$$(n-C_8H_{17})$$
 $(n-C_8H_{17})$
 $X-C-CH_2CH_2CH_2CH_2-C-X$
 $(n-C_8H_{17})$ $(n-C_8H_{17})$

【化7】

【0039】〔式中、Xはハロゲン原子、R⁴ COO-基(R4 は水素原子または炭素数1~5のアルキル基を 示す) または R^5 O-基(R^5 は水素原子または炭素数 $1 \sim 5$ のアルキル基を示す)を表す。〕あるいは $\alpha - 0$ ロロスチレンのオリゴマ一等を使用するが、これらに限

定されるものではない。これらの化合物の中で好ましい ものとしては、

[0040]

【化8】

[0041]

【化9】

$$\text{CI-} \begin{picture}(200,0) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(0,0){\line($$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{H}_2\text{C=CH-CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2 - 0 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 - \text{CI} \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \end{array}$$

【0042】のような化合物や、

【化10】

[0043]

[0044]

【化11】

【0045】のようなCH3 COO-基含有化合物や、

[0046]

【化12】

【0047】のようなCH3 O一基含有化合物が挙げられる。これらの化合物は、開始剤兼連鎖移動剤として使用される成分であり、本発明においては、1種又は2種以上混合して用いられる。また、これらの化合物の使用量を調節することにより、得られるイソブチレン系重合体の数平均分子量を任意に設定することができる。

【0048】本発明において、上記一般式(1)で表される化合物の使用量は、通常、イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーの0 01~20重量%の範囲であり、好ましくは0.1~10重量%の範囲である。本発明において、ルイス酸としては、通常、例えばAICI3、SnCI4、TiCI4、VCI5、FeCI3、BCI3、BF3等の金属ハロゲン化物及びEt2AICI、EtAICI2等の有機アルミニウム化合物等を使用するが、これらに限定されるものではない。好

ましいルイス酸としては、TiCl4、SnCl4、BCl3 が挙げられる。

【0049】また、本発明において、ルイス酸は、通常上記一般式(1)で表される化合物に対して0.1~100倍モルの範囲で用いるが、好ましい使用量は、0.3~30倍モルの範囲である。本発明において、電子供与体成分としては、そのドナ一数が15~50のものであれば、従来公知のものを広く使用できる。好ましい電子供与体成分として、例えばピリジン類、アミン類、アミド類、またはスルホキシド類を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

【0050】本発明において、種々の化合物の電子供与体(エレクトロンドナー)としての強さを表すパラメーターとして定義されるドナー数が15~50である電子供与体成分として「種々のドナー数については、「ドナ

ーとアクセプター」〔グートマン著(大瀧、岡田訳)学 会出版センター(1983)〕に示されている。〕、通 常、具体的には、2、6-ジーt-ブチルピリジン、2 ーt-ブチルピリジン、2.4.6-トリメチルピリジ ン、2,6-ジメチルピリジン、2-メチルピリジン、 ピリジン、ジエチルアミン、トリメチルアミン、トリエ チルアミン、トリブチルアミン、ジエチルアミン、N. N-ジメチルアニリン、アニリン、N. N-ジメチルホ ルムアミド、N、Nージメチルアセトアミド、N、Nー ジエチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジエチ ルエーテル、酢酸メチル、酢酸エチル、リン酸トリメチ ル、リン酸トリブチル、ヘキサメチルリン酸トリアミド 等が使用できるが、好ましいものとして、2,6-ジー t-ブチルピリジン、2,6-ジメチルピリジン、2-メチルピリジン、ピリジン、ジエチルアミン、トリメチ ルアミン、トリエチルアミン、N. Nージメチルホルム アミド、N、Nージメチルアセトアミド、ジメチルスル ホキシドを挙げることができる。さらに好ましいものと してはピコリン類を挙げることができるが、これらの中 でも、ドナー数が比較的低いにもかかわらず添加効果が 顕著である2ーメチルピリジンが、特に好ましい。

【0051】また、本発明において、電子供与体成分は、通常、上記一般式(1)で表される化合物に対して0.01~10倍モルの範囲で用いるが、好ましくは、0.05~2倍モルの範囲である。本発明の製造方法を実施するに際しては、特に制限はなく、従来の重合方方方を広く適用できる。例えば、上記①イソブチレンを含するカチオン重合性モノマー、上記②一般式(1)で表される化合物、③ルイス酸、②電子供与体成分のうち、①イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーを含有する溶液中に③ルイス酸を含有する溶液を加えるというパッチ法でも、③ルイス酸を含有する溶液中に①イソブチレンを含有するカチオン重合性モノマーを含有する溶液を連続的に加えていくというセミバッチ法でも、全成分を連続的に仕込みながら反応させ、さらに反応生成物が取り出される連続法でもよい。

【0052】また、本発明においては、炭素数3~8の1級および/または2級のモノハロゲン化炭化水素を含む溶剤が弱アルカリにより分解され無害化されることにより活性汚泥で処理できることを特徴とする。本発明において、このような条件下で得られたイソブチレンを未端を引き続き他の官能基に変換することもできる。一つの例として、1、9ーデカジエンとは宣能化のような二官能型開始剤薬連鎖移動剤を用いた場合、開始剤薬連鎖移動剤に対してのような二官能型開始剤薬連鎖移動剤を用いた場合、開始剤薬連鎖移動剤に対してのような二官能型開始剤を開し、反応時間は通常2~30倍モル、好ましくは、10~20倍モルの範囲で使用し、反応時間は通常、3~6時間、重合条件と同じ温度でイソブチレン系重合体を得ることができる。

【0053】また、本発明において、末端官能化剤としてアリルトリメチルシランを用いる場合、アリルトリメチルシランはp-DCCのような二官能型開始剤兼連鎖移動剤を用いた場合、開始剤兼連鎖移動剤に対して通常2~4倍モルの範囲で使用し、反応時間は通常、10~120分、好ましくは30~60分、重合条件と同じ温度でイソブチレン系重合体と反応させることによりビニル基末端のイソブチレン系重合体を得ることができる。

[0054]

【発明の効果】本発明の方法に従った場合、上に述べられたような効果に加えて、下記の予期せね効果も認められた。

- 1. 炭素数2以下のモノハロゲン化炭化水素を用いた場合に比べて重合反応速度が遅いために、重合反応時の昇温が低く抑えられる。
- 2. 得られたイソブチレン系重合体の硬化物の強度が、 従来のものと比較して60%以上強い硬化物が得られる。

[0055]

【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をより一層明らかにするが、本発明は実施例により何ら限定されるものではない。尚、本実施例に示す分子量は、GPC及びNMRで測定した。

GPC分析(システム):Waters社製システム (ポンプ600E、示差屈折計401)

(カラム) : 昭和電工 (株) 製 Shodex K-8 04

(ポリスチレンゲル)

(移動相:クロロホルム、数平均分子量等はポリスチレ 必**換**算量)

- Fn*・(ビニル)。はイソプチレン系重合体 1分子当たりに含有するビニル基の数を表し、NMRスペクトルおよびGPCの測定結果より算出できる。

【0056】このFn*(ピニル)の求め方は、

- 1) GPCから求められる分子量Mn(GPC)をイソブチレン基の分子量56で割り、オリゴマー1分子当たりに含まれるイソブチレン基の数を求める。これをn*とする。
- 2) NMRにおいて各官能基に含まれるH原子に帰属するピークの積分値を求める。
- 3) 2) で求めた積分値をそれぞれのH原子の数で割る。…①
- 4) イソブチレン基に対応する①の値を n*で割る。… ②
- 5) 各官能基に対応する①の値を②で割る。これをオリゴマー 1 分子当たりの官能基の数 F n*とする。

【0057】なお、本発明の全ての実施例において、モ ノマー/溶媒比(重量/重量)は20/100となるよ うに、重合反応系を設定した。また、重合結果を示す表 1~7および表 1 0には溶媒の20℃での誘電率を併せ て示した。

【0058】 実施例1

200m | の耐圧ガラス製容器に、三方コックを取り付 け、容器内を窒素置換した後、注射器を用いて容器内 に、1-クロロブタン(モレキュラーシーブス3Aとと もに1夜間以上放置することにより乾燥したもの)3 3. 6mlおよびヘキサン(モレキュラーシーブス3A とともに1夜間以上放置することにより乾燥したもの) 71. 2ml, p-DCC289mg (1. 25mmo 1) を加えた。次にイソプチレンモノマー28.5ml が入っているニードルバルブ付耐圧ガラス製液化採取管 を、三方コックに接続して、重合容器を一70℃のドラ イアイス/エタノールパス中につけて冷却した後、真空 ポンプを用いて容器内を減圧にした。ニードルバルブを 開け、イソブチレンモノマーを液化ガス採取管から重合 容器内に導入した後、三方コック内の一方から窒素を導 入することにより容器内を常圧に戻した。次に、2ーメ チルピリジン 0. 0466g (0.5mmol) を加え た。次に、四塩化チタンO. 69ml(6. 3mmo 1) 加えて重合を開始した。反応時間60分後に、反応 溶液を水200mlで4回洗浄した後、溶剤を留去する ことによりイソブチレン系重合体を得た。得られた重合 体の特性を表 1 に示す。

【0059】実施例2

添加する溶剤量を1ークロロブタン41.4ml、ヘキサン60.7mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表1に示す。

実施例3

添加する溶剤量を1-クロロブタン46.6ml、ヘキサン53.7mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表1に示す。

【0060】実施例4

添加する溶剤量を1ークロロブタン49.1ml、ヘキサン50.2mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表1に示す。

実施例5

添加する溶剤量を1ークロロブタン54.3ml、ヘキサン43.2mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表1に示す。

[0061]

【表 1 】

	誘電率	収率(%)	Mn(NMR)	Mn(GPC)	Mw/Mn
実施例 1 実施例 2 実施例 3 実施例 5	4. 03 4. 53 4. 86 5. 02 5. 36	9 8. 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0	2 3 2 0 0 1 9 1 0 0 1 8 9 0 0 1 9 3 0 0 1 9 0 0 0	5 5 0 0 1 3 2 0 0 1 8 5 0 0 1 8 4 0 0 1 9 9 0 0	3. 34 1. 64 1. 13 1. 10 1. 12

【0062】连施例6

添加する溶剤およびその添加量を1ークロロペンタン4 3.3ml、ヘキサン58.4mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表2に示す。

実施例7

添加する溶剤およびその添加量を1ークロロペンタン47.6ml、ヘキサン52.6mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表2に示す。

【0063】実施例8

※添加する溶剤およびその添加量を1ークロロペンタン52.0ml、ヘキサン46.7mlに変えた以外は実施※例1と同様にしてイソプチレン系重合体を製造し、評価した。・結果を表2に示す。

実施例9

添加する溶剤およびその添加量を1-クロロペンタン56.3ml、ヘキサン40.9mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表2に示す。

[0064]

【表 2】

	誘電率	収率(%)	Mn(NMR)	Mn(GPC)	Mw/Mn
実施例 6	4. 25	1 0 0	1 9 8 0 0	7800	3. 38
実施例 7	4. 48	1 0 0	1 9 6 0 0	11500	2. 11
実施例 8	4. 72	8 7. 4	2 0 5 0 0	18100	1. 25
実施例 9	4. 95	1 0 0	2 2 7 0 0	19000	1. 20

【0065】 実施例10

添加する溶剤およびその添加量を1ークロロプロパン 8.6ml、ヘキサン105.1mlに変えた以外は実 施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評 価した。結果を表3に示す。

実施例11

添加する溶剤およびその添加量を1-クロロプロパン17.1ml、ヘキサン93.4mlに変えた以外は実施

例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価 した。結果を表3に示す。

【0066】 実施例12

添加する溶剤およびその添加量を1-クロロプロパン25.7ml、ヘキサン81.8mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系里合体を製造し、評価した。結果を表3に示す。

実施例13

添加する溶剤およびその添加量を1ークロロプロパン3 O. 8ml、ヘキサン74.7mlに変えた以外は実施 例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価 した。結果を衷3に示す。

【0067】 実施例14

添加する溶剤およびその添加量を1ークロロプロパン3 4.3ml、ヘキサン70.1mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表3に示す。

実施例15

添加する溶剤およびその添加量を1ークロロプロパン3 9.4ml、ヘキサン63.1mlに変えた以外は実施 例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価 した。結果を表3に示す。

【0068】 実施例16

添加する溶剤およびその添加量を1ークロロプロパン4 6.2ml、ヘキサン53.7mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価 した。結果を表3に示す。

実施例17

添加する溶剤およびその添加量を1ークロロプロパン57.2ml、ヘキサン38.2mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表3に示す。

【0069】 実施例18

添加する溶剤およびその添加量を1ークロロプロパン65.0ml、ヘキサン27.9mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表3に示す。

[0070]

【表3】

	誘電率	収率(%)	Mn(NMR)	Mn(GPC)	Mw/Mn
実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実施施施施	2. 475 3. 658 3. 256 3. 778 5. 780	9 9 8 4 8 9 9 6 1 0 0 1 0 0 7 8 9 8	1 2 3 0 0 1 6 7 0 0 2 1 5 0 0 2 1 4 0 0 1 8 9 0 0	3 9 0 0 4 4 0 0 0 4 9 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 3 0 0 2 2 4 0 0	8. 8 2 5. 8 5 3. 8 3 2. 1 2 1. 1 2 1. 1 3 8 1. 4 5

【0071】比較例1

添加する溶剤およびその添加量を1-クロロ-1, 1-ジメチルプロパン39.7ml、ヘキサン63.1mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソプチレン系重合体を製造し、評価した。等格果を表4に示す。

比較例2

添加する溶剤およびその添加量を1-クロロー1, 1-ジメチルプロパン48.3ml、ヘキサン51.4mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。※結果を表4に示す。

[0072]

表4】

	収率(%)	Ma (NMR)	Mn (GPC)	Mw/Mn
比較例1	98	23200	5500	3. 34
比較例 2	110	20900	1480	8. 37

【0073】実施例19

500m I の四ロフラスコに、三方コックを取り付け、容器内を窒素置換した後、注射器を用いて容器内に、1ークロロブタン(モレキュラーシーブス3Aとともに1夜間以上放置することにより乾燥したもの)196.4m I およびヘキサン(モレキュラーシーブス3Aとともに1夜間以上放置することにより乾燥したもの)200.8m I、p-DCC1156mg(500mmoI)を加えた。次にイソブチレンモノマー114m Iが入っているニードルバルブ付耐圧ガラス製液化採取管を、三方コックに接続して、重合容器を-70℃のドラ

イアイス/エタノールパス中につけて冷却した後、真空ポンプを用いて容器内を減圧にした。ニードルバルブを開け、イソブチレンモノマーを液化ガス採取管から重合容器内に導入した後、三方コック内の一方から窒素を導入することにより容器内を常圧に戻した。次に、2ーメチルピリジン184mg(1.98mmol)を加えた。次に、四塩化チタン2.76ml(25.2mmol)加えて重合を開始した。反応開始時における昇温幅は6.2℃であった。重合反応開始後80分後に、四塩化チタン2.76mlおよび1.9ーデカジエン13.8ml加えた。表5記載の各反応時間後に、反応溶液を

水200m!で4回洗浄した後、溶剤を留去してから、イソブチレン系重合体を少量のヘキサンに溶解させた。 攪拌しながら、この溶液中にアセトン200m!を加え、重合体を沈殿分離した後、いったんヘキサン溶液と してから揮発分を留去することによりイソブチレン系重 合体を得た。得られた重合体の特性を表5に示す。

[0074]

【表5】

実施例19	反応時間	収率(%)	Ma (NMR)	Mn (GPC)	Mw/Mn	Fn* (E=1)
	60分	101	17600	17100	1. 13	1.02
	120 5)	100	20800	17900	1. 14	1.50
	200 5)	99	17400	18600	1. 16	1. 74
	240 5)	98	18300	19000	1.16	1.93
	300分	97	17500	19100	1. 16	1.74
	360分	100	16400	19000	1. 16	1. 16

※溶媒の誘電率:5.02

【0075】実施例20

300m I の四ロフラスコに、三方コックを取り付け、容器内を窒素置換した後、注射器を用いて容器内に、 1 ークロロプロパン(モレキュラーシーブス3Aとともに 1 夜間以上放置することにより乾燥したもの) 78.8 m I およびヘキサン(モレキュラーシーブス3Aととに 1 夜間以上放置することにより乾燥したもの) 126.2 m I、pーDCC578 m g(2.50 m m o I)を加えた。次にイソブチレンモノマー57 m I が入っているニードルパルブ付耐圧ガラス製液化採取管を、三方コック内に接続して、重合容器を一70℃のドライアイス/エタノールパス中につけて冷却した後、真空ポンプを用いて容器内を滅圧にした。ニードルバルブを開け、イソブチレンモノマーを液化ガス採取管から重合容器内に導入した後、三方コックの一方から窒素を導入す

ることにより容器内を常圧に戻した。次に、2ーメチルピリジン90mg(0.99mmol)を加えた。次に、四塩化チタン1.38ml(12.6mmol)加えて重合を開始した。反応開始時における昇温幅は9.7℃であった。重合反応開始後60分後に、四塩化チタン1.38mlおよび1.9ーデカジエン6.9ml加えた。表6記載の各反応時間後に、反応溶液を水200mlで4回洗浄した後、溶剤を留去してから、イソブチレン系重合体を少量のヘキサンに溶解させた。攪拌しながら、この溶液中にアセトン200mlを加え、重合体を沈殿分離した後、いったんヘキサン溶液としてから揮発分を留去することによりイソブチレン系重合体を得た。得られた重合体の特性を表6に示す。

【0076】 【表6】

実施例20 反応時間 中収率(%) -Ma (GPC) Mn (NMR) ~New/Mn ·Pn+(E=N) 305 -1880018000 1.18 0.46 604 99 18100 18800 1. 20 0.95 120分 97 19900 .18800 1.19 0.58 180分 101 17800 19000 1.20 1.65 240分 96 18100 19800 1.20 1.42

※溶媒の誘電率: 4.56

【0077】実施例21

300m | の四ロフラスコに、三方コックを取り付け、容器内を窒素置換した後、注射器を用いて容器内に、1ークロロプロパン(モレキュラーシーブス3Aとともに1夜間以上放置することにより乾燥したもの)70m | およびヘキサン(モレキュラーシーブス3Aとともに1夜間以上放置することにより乾燥したもの)126.2m | 、p-DCC578mg(2.50mmol)を加えた。次にイソブチレンモノマー57m | が入っているニードルバルブ付耐圧ガラス製液化採取管を、三方コックに接続して、重合容器を-70℃のドライアイス/エタノールバス中につけて冷却した後、真空ポンプを用い

で容器内を減圧にした。ニードルパルブを開け、イソブチレンモノマーを液化ガス採取管から重合容器内に導入した後、三方コック内の一方から窒素を導入することにより容器内を常圧に戻した。次に、2ーメチルピリン90mg(0.99mmol)を加えた。次に、1ークロプロパン8.8mlで希釈した四塩化チタン1.38ml(12.6mmol)加えて重合を開始した。反応開始時における昇温幅は6.7℃であった。重合反応開始後60分後に、アリルトリメチルシラン1.33ml加えた。表7記載の各反応時間後に、反応溶液を水100mlで4回洗浄した後、溶剤を留去することによりイソブチレン系重合体を得た。得られた重合体の特性を

表7に示す。 【0078】

【表7】

実施例21	反応時間	収率(%)	Ma (NMR)	Ma (GPC)	Nw/Mn	Fn*(E-4)
	105}	_	17800	18200	1. 18	1.71
	30分	104	18000	18500	1. 17	2. 07
	60 <i>分</i>	96	18600	18500	1. 17	1.87
	90分	107	19400	18400	1. 17	1.89
	120 5)	102	18300	18400	1. 17	1.97

※溶媒の誘電率:4.56

【0079】実施例22

特開平3-95266号公報に記載の実施例9に準拠し、1、9ーデカジエンとポリハイドロジエンシロキサン(信越化学(株)製LS8600)を原料として炭化水素系付加型硬化剤を合成した。上記の炭化水素系付加型硬化剤を用いて特開平3-95266号公報に記載の実施例11と同様にして、本発明の実施例19で製造したイソブチレン系重合体の硬化物を作成した。結果を表8に示す。該硬化物のシートからJISK6301に準拠した3号ダンベルを打ち抜き、引っ張り速度200mm/minで引っ張り試験を行った。尚、EB(%)は、試験片が引っ張りを受けて破断した時の変形をい

い、元の長さに対する伸びた長さの比を百分率として表している。また、TB(kgf/cm²)は、試験片が引っ張りを受けて破断するまでの最大応力を示す。また、M(後の数字は%で表した伸びを示す)は、モジュラスを表わす。

【0080】比較例3

添加する溶媒を1ークロロブタンから塩化メチレンに代えた以外は実施例20と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、硬化物を実施例22と同様にして作成した。結果を表8に示す。

【0081】 【表8】

	M30(kgf/cm2)	M50	M100	M150	TB(kgf/cm²)	BB (X)
実施例22	2. 47	3. 38	4. 48	6. 1	16. 25	503
比較例3	1.57	2. 02	2. 78	3. 38	10. 08	672

【0082】参考例

1ークロロブタンで飽和した純水500m | を調製し、 粒状水酸化ナトリウム2gをこの水に溶解し、これを室 温(25~30℃)で攪拌し、サンプル水50m | のト ルエンで抽出し有機層をガスクロ分析し、トルエン中に 含まれる1ークロロブタン濃度を測定した。結果は、表 9に示す様に1ークロロブタンはアルカリにより容易に 分解することが可能であり、排水処理が簡単であること がわかる(図3参照)。

[0083]

【表9】

参考例	反応時間(分)	相対強度
	0 30 60 120 180 300 480 1800	0. 530 0. 424 0. 384 0. 332 0. 289 0. 260 0. 210 0. 012

【0084】 実施例23

添加する溶媒およびその添加量を1ークロロブタン8 6. 6mlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系集合体を製造し、評価した。結果を表10に示す。

実施例24

添加する溶媒およびその添加量を1ークロロプロパン86. Omlに変えた以外は実施例1と同様にしてイソブチレン系重合体を製造し、評価した。結果を表10に示す。

【0085】 【表10】

	誘電率	収率(%)	Mn(NMR)	Mn(GPC)	Mw/Mn
実施例23	7. 39	1 0 0	17100	8 7 0 0	2. 30
実施例24	7. 7	1 0 0		4 6 0 0	2. 74

[0086]

【図面の簡単な説明】

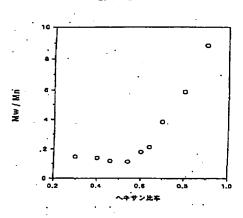
【図1】1-クロロプロパン/ヘキサンの混合比(重量/重量)と生成したイソブチレン系重合体のMw/Mnの関係を示すグラフ。

【図2】 1-クロロブタン/ヘキサンの混合比(重量/

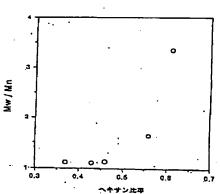
重量)と生成したイソプチレン系重合体のMw/Mnの 関係を示すグラフ。

【図3】参考例の結果を示すグラフであり、縦軸に1ークロロブタン濃度の相対強度を、横軸に反応時間を示す。

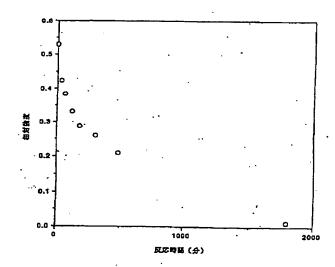
【図1】



【図2】



[図3]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
\square IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
_

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.